

第六章

卤代烃

卤代烃的分类

卤代烃的命名

卤代烃的化学性质

亲核取代反应机理



卤代烃:

烃分子中的一个或多个氢原子被卤素原子取代后生成的化合物。

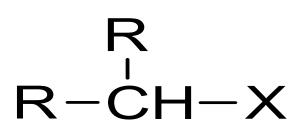
卤代烷通式:

$$R-X$$
 $X = F$, Cl , Br , I



6.1 卤代烃的分类结构和命名 (pg 95)

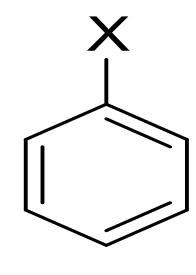
◆ 按烃基结构分类



$$R \subset R$$

$$C = C$$

$$X$$



Alkyl halide

Vinylic halide

Aryl halide

饱和卤代烃

不饱和卤代烃

芳香卤代烃



◆ 按卤素所连碳原子的级数分类:

一级卤代烃、二级卤代烃、三级卤代烃

卤代烷

仲(二级)

卤代烷

叔(三级)

卤代烷

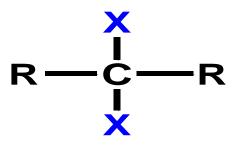


◆ 按卤原子个数分类:

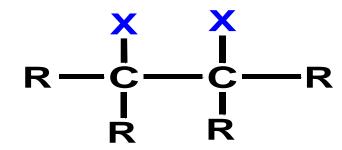
一卤代烃

R—X

二卤代烃



偕二卤代烷



邻二卤代烷

多卤代烃



卤代烃的命名 P96

- a. 选择含卤素的最长碳链为主
- b. 从靠近取代基的一端为主链编号;即根据最低序列原则将主链编号
- c. 以相应的烃为母体,将卤素作为取代基放在母体名称之前;优先基团后列出

3,4—二甲基—2—溴已烷

$$\begin{array}{c} \mathsf{C_2H_5} \\ | \\ \mathsf{CH_3-CH-CH-CH-CH_3} \\ | & | \\ \mathsf{Br} & \mathsf{CH_3} \end{array}$$

2-甲基-3-乙基-4-溴戊烷



2. 对于含有其它官能团的卤代烃,如(烯、苯、炔),选择连有卤原子和官能团的最长碳链为母体;编号时使官能团的编号最小。

$$CH_3-CH=CH-CH-CH_2-Br$$

$$|$$

$$C_2H_5$$

4-乙基-5-溴-2-戊烯

2一氯萘

3-溴-1-丁烯

对氯甲苯



◆ 卤代烷的命名

1. 普通法

按与卤素相连的烃基命名,"某基卤"

$$H_2C=CH-CH_2-Br$$

烯丙基溴

卤(代)某烃



卤代烃的物理性质

- ◆ 物态:一般为液体,高级为固体,少量为气体
- ◆ 比重: 一般 d > 1, 一氯(氟)代物通常 d < 1。
- ◆ 溶解度:不溶于水,易溶于有机溶剂
- ◆ 沸点: 较相应的烷烃高, 随分子量的增加而升高

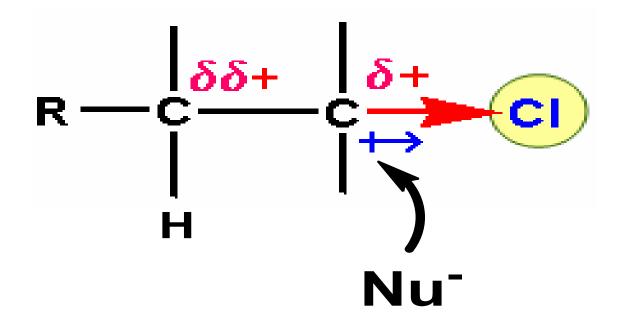
$$R-F < R-CI < R-Br < R-I$$

◆ 其它:多卤代物一般不燃烧



3 卤代烷的化学性质 P 97

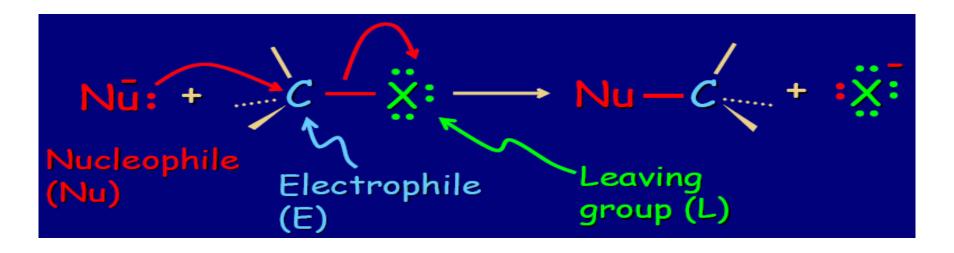
卤代烷的结构特点



σ-电子发生偏移 X起吸电子作用



卤代烷的亲核取代反应



底物 (substrate)——接受试剂进攻的对象。

$$Nu: -$$
 + R-LG \longrightarrow R-Nu + :LG-
Nucleophile Substrate Product Leaving group

(S_N反应, Nucleophilic Substitution Reaction)



常见的亲核试剂:

带有负电荷或孤对电子

С	N	0	F
	P	S	CI
			Br
			1



1. 亲核取代反应

(1) —OH取代: P98

$$R-X + NaOH \xrightarrow{H_2O} R-OH + NaX$$

$$\sim$$
 CH₂Cl + H₂O \sim C₆H₅CH₂OH + NaBr



(2) 烷氧基取代: (制备不对称醚) P98

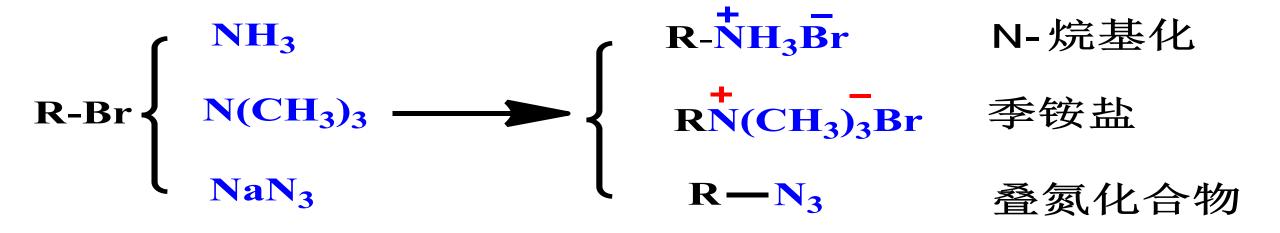
$$R-X + R' - ONa \xrightarrow{\overline{\mathcal{L}}_{X}} R-O-R' + NaX$$



(5)与AgNO₃作用:P99

•AgCl: 白色↓; AgBr: 淡黄↓; Agl: 黄色↓ 利用这点,可以鉴别卤素原子不同的卤代烷。





注意:叠氮化合物的易爆。



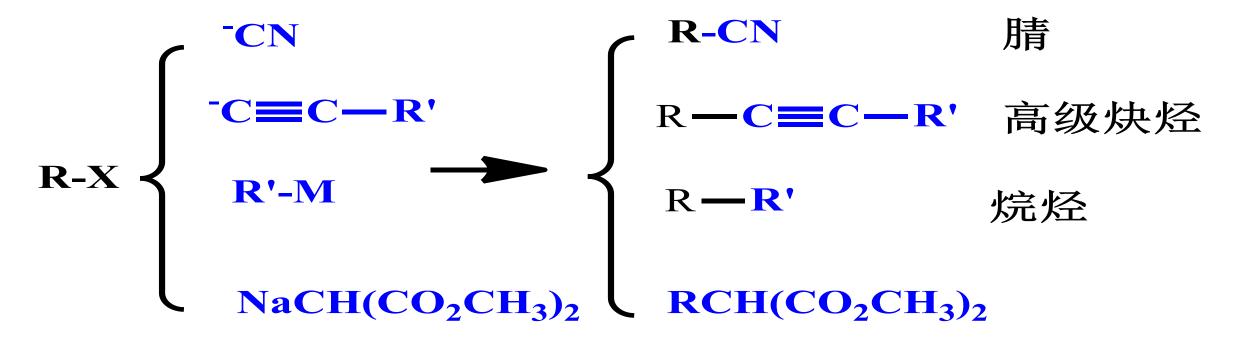
(3)被氨基取代: P99

$$CH_3CH_2CI + NH_3 \longrightarrow CH_3CH_2NH_2$$

$$-CH_2CI + NH_3 - CH_2NH_2$$



与碳亲核试剂的反应



应用: 氰基是羧酸官能团的潜在来源, 因此在合成设计时常常将羧酸看成氰基(氰基碱性较强), 该类反应是构成C-C键的重要方法之一。



(4)被CN⁻取代: P98

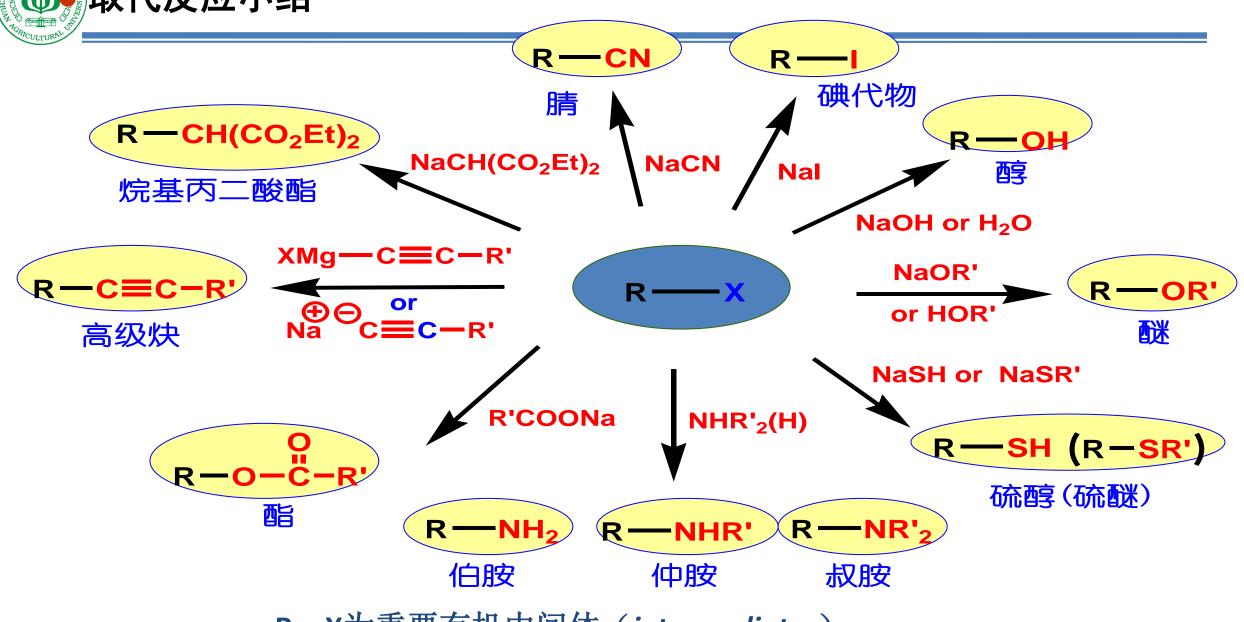
$$R-X + NaCN(KCN)$$
 $\xrightarrow{\triangle}$ $R-CN + NaCl$

$$R-CN \xrightarrow{H^{+}} R-C-OH$$

$$R-CN + H_2 \longrightarrow R-CH_2NH_2$$



● 例:由CH₂=CH₂合成CH₃CH₂COOH



R-X为重要有机中间体 (intermediates)



问题与思考 4-2 完成下列反应:

$$CH_{3}-CH-CH_{2}Br + \begin{cases} NaOH & \xrightarrow{H_{2}O} \\ CH_{3}NH_{2} & \xrightarrow{ROH} \\ CH_{3}ONa & \xrightarrow{ROH} \\ AgNO_{3} & \xrightarrow{ROH} \end{cases}$$



亲核取代反应机理 P100

$$R-X + Nu^{\bullet} \longrightarrow R-Nu + X^{\bullet}$$

 S_N 反应

根据化学动力学的研究及许多实验表明,卤代烷的亲核取代反应是按两种历程进行的。即双分子亲核取代反应(S_N 2反应)和单分子亲核取代反应(S_N 1反应)。

$$HO^- + CH_3CI \longrightarrow CH_3OH + CI^-$$





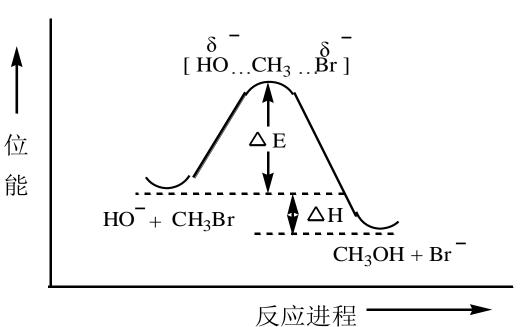
过渡态的特点:

O-C 键尚未完全形成, C-Br 也未完全断裂;

过渡态出现了形式上的"五价碳"原子,该"五价碳"可看成为 *sp*²杂化,三个正常共价键在同一平面, 两个部分共价键在平面的两侧,此时,各个原子或基团之间的排斥作用最小,有利于过渡态的形成。

S_N2反应的能量变化

S_N2反应机理的能量变化可用反应进程 — 位能曲线图表示如下:



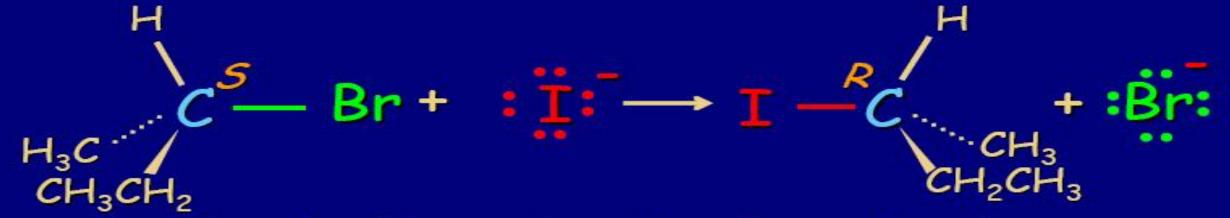
S_N2 反应进程中的能量变化



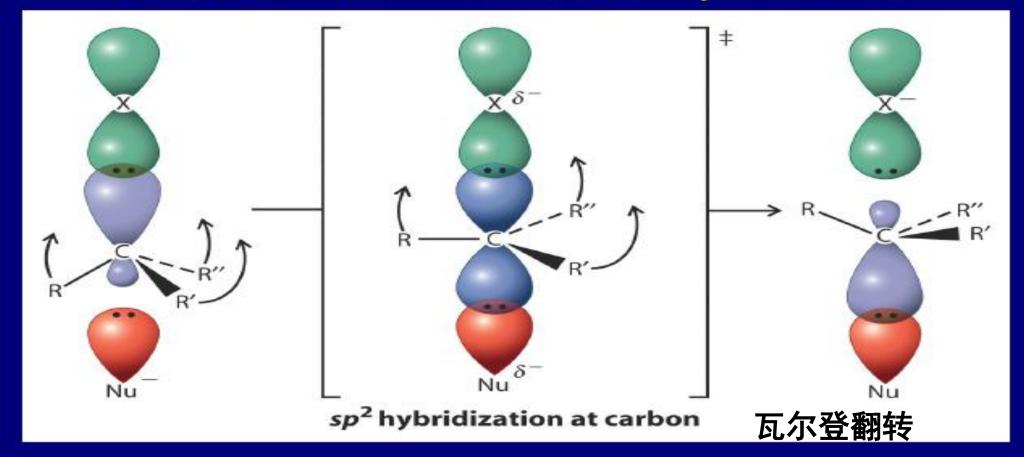
特点:

1、反应速率与卤代烃和亲核试剂浓度有关。

因为 RCH_2Br 的水解速率与OH -和 RCH_2Br 的浓度有关,所以叫做双分子亲核取代反应(S_N 2反应)。



Result: Inversion (no 5-product)



S_N2 反应的特点

- 1. 二级动力学控制的反应。
- 2. 过渡态的结构:中心碳sp²杂化,与五个基团相连。

3. 反应连续而不分阶段,即一步反应,一个过渡态, 旧键的断裂与新键的形成同时进行。

4. 产物构型发生翻转。



● 卤原子 (离去基团)

越容易离去,越有利于取代反应的发生。

C-X键越弱, 越容易离去: I>Br>Cl>>F

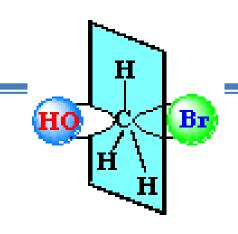
C—X 键的极性顺序为 C—Cl > C—Br > C—I

活性正好相反: $C_I > C_Br > C_C$

对化学活性起决定作用的是键的可极化性。

C-X键的断裂的难易与键的可极化性有关, C-X随着卤素体积增大, C-X键的可极化性增大, C-I键最易受极化而离去





S_N^2 烃基体积小的,易受进攻

$$R-Br + H_2O$$
 formic acid aq. $R-OH$

相对速率:

221,000

1,350

1

Too small to measure

原因:空间位阻效应 + 电子效应(甲基为给电子基)



2. 单分子亲核取代反应(S_N1反应)

实验证明: 3°RX CH_2 = $CHCH_2X$ 苄卤的水解是按 S_N 1历程进行的。

因其水解反应速度仅与反应物卤代烷的浓度有关,而与亲核试剂的浓度无关,所以称为单分子亲核取代反应(S_N 1反应)。



反应机理

两步反应(S_N1反应是分两步完成的)。

第一步:
$$CH_{3} \xrightarrow{C} \xrightarrow{C} Br \xrightarrow{\qquad \begin{subarray}{c} CH_{3} \\ CH_{3} \end{subarray}} \begin{bmatrix} CH_{2} \\ CH_{3} - C^{\delta} & Br \end{bmatrix} \longrightarrow CH_{3} \xrightarrow{C} C^{+} + Br^{-}$$

第二步:

$$CH_{3} \xrightarrow{CH_{3}} + OH^{-} \xrightarrow{!} \left[\begin{array}{c} CH_{2} \\ CH_{3} \xrightarrow{!} CH_{3} \end{array} \right] \xrightarrow{CH_{3}} CH_{3}$$

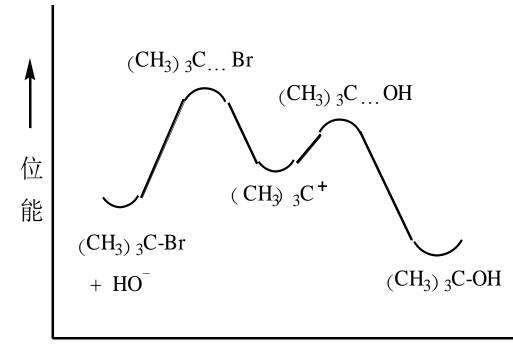
$$CH_{3} \xrightarrow{CH_{3}} CH_{3} \xrightarrow{CH_{3}} CH_{3}$$

$$CH_{3} \xrightarrow{!} CH_{3} \xrightarrow{CH_{3}} CH_{3}$$



反应的第一步是卤代烃电离生成活性中间体碳正离子,碳正离子再与碱进行第二步反应生成产物。故S_N1反应中有活性中间体——碳正离子生成。

S_N1反应的能量变化



反应进程



特点:

1、反应速率由卤代烃的浓度决定,与亲核试剂无关,称为 S_N 1历程。

2、立体化学: (生成外消旋体)



越容易离去,越有利于取代反应的发生。

C-X键越弱, 越容易离去: I>Br>Cl>>F

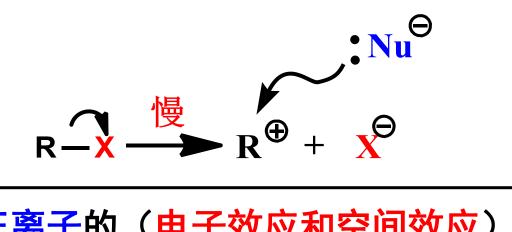
对化学活性起决定作用的是键的可极化性。

活性:

$$C-I > C-Br > C-CI$$



- 1、对 S_N 2反应是 $CH_3X > 1$ ° RX > 2° RX > 3° RX
- 2、对S_N1反应是3°RX > 2°RX > 1°RX > CH₃X



 $S_{
m N}$ 1 易形成碳正离子的(电子效应和空间效应),易反应

α-C上取代的烷基数目增加,

 $p-\pi$, p-p 共轭,C—H $\sigma-p$ 超共轭效应,



R-Br +
$$H_2O$$
 formic acid aq. R-OH

 S_N1 :

相对速率: 1

2

43

100,000,000



S_N 1反应与 S_N 2反应的区别

$S_{N}1$	S_N^2
单分子反应	双分子反应
V = K [R-X]	V = K [R-X][Nu:]
两步反应	一步反应
有中间体碳正离子生成	形成过渡态
构型翻转 + 构型保持	构型翻转 (瓦尔登转化)
有重排产物	无重排产物



部分外消旋化(构型翻转 > 构型保持)

 S_N 1反应在有些情况下,往往不能完全外消旋化,而是其构型翻转 > 构型保持,因而其反应产物具有旋光性。

左旋2-溴辛烷在 S_N 1条件下水解,得到67%构型翻转的右旋2-辛醇,33%构型保持的左旋2-辛醇,其中有33%构型翻转的右旋2-辛醇与左旋2-辛醇组成外消旋体,还剩下34%的右旋2-辛醇,所以,其水解产物有旋光性。



4. 影响亲核取代反应的因素 pg101

一个卤代烷的亲核取代反应究竟是S_N1历程还是S_N2历程,要从<u>烃基的</u> 结构、亲核试剂的性质、离取基团的性质和溶剂的极性等因素的影响而 决定。

(1) 对S_N1的影响

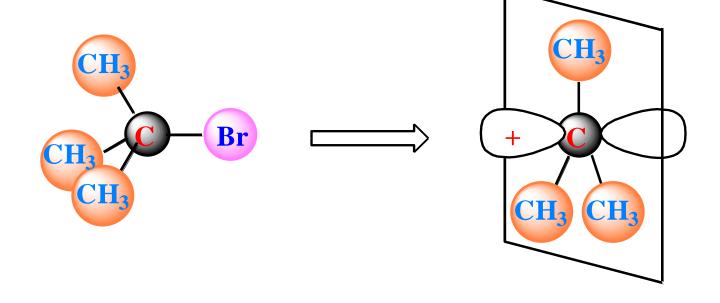
 S_N 1反应的难易取决于中间体碳正离子的生成,一个稳定的碳正离子,也一定是容易生成的碳正离子。因此,在 S_N 1反应中,卤代烷的活性次序应该是:

$${3}$$
 RX > 2 RX > 1 RX $>$ CH₃X



对于这一活性次序的理论解释:

- 一是电子效应(σ ,p 超共轭效应);
- 二 是空间效应:



基团拥挤

拥挤程度减少



S_N 1反应的速度是:

$$R_3$$
C-X $> R_2$ CH-X $> RCH_2$ -X $> CH_3$ -X



(2) 对S_N2反应的影响

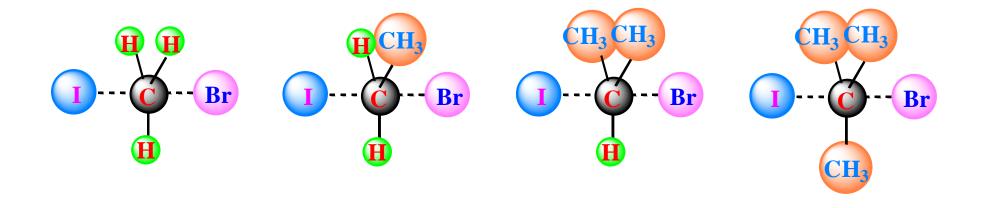
 $S_N 2$ 反应的特点是亲核试剂从 C-X 键的背后接近反应中心碳原子的,显然, $\alpha-$ 碳上连有的烃基 \uparrow ,亲核试剂越难以接近反应中心,其反应速率必然 \downarrow 。因此,在 $S_N 2$ 反应中,卤代烷的活性次序应该是:

$$CH_3X > \mathring{1}RX > \mathring{2}RX > \mathring{3}RX$$

这一活性次序还可从另外方面得到解释:

a. 反应速率的快慢,与所需活化能的大小、过渡态生成的难易有关。如:



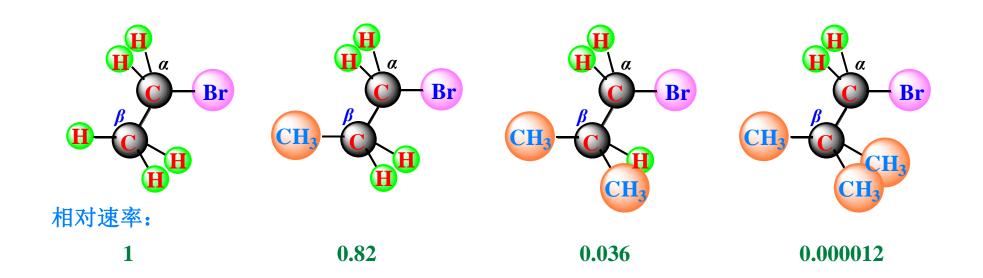


从左至右,随着烃基的增多,过渡状态的拥挤程度增大, 达到过渡状态所需的活化能增加,因此,反应速率降低。



b. 在反应物中,随着中心碳原子上所连烃基的增多,由于烷基的+I效应,使中心碳原子的正电荷减少,从而不利于亲核试剂的进攻。

那么,同为伯卤烷,其 S_N 2反应的相对活性又怎样呢?

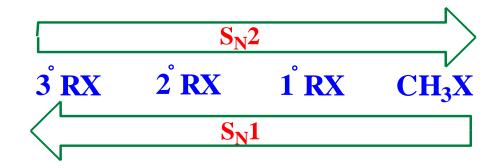


结论: β - C上烃基↑, S_N 2反应速率↓。



归纳:普通卤代烃的S_N反应

- 1、对 S_N 2反应是 $CH_3X > 1$ ° RX > 2° RX > 3° RX
- 2、对 S_N 1反应是 3° RX > 2° RX > 1° RX > CH_3 X



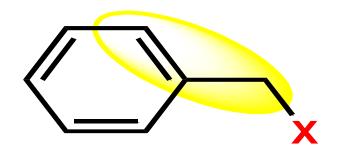
3、叔卤代烷主要进行 S_N $1反应,伯卤代烷<math>S_N$ 2反应,仲卤代烷两种历程都可,由反应条件而定。

 $4、烯丙基型卤代烃既易进行<math>S_N1反应$,也易进行 $S_N2反应$ 。



• 其它类型卤代物

ightharpoonup 苄基型和烯丙基型: $S_N 1$ 和 $S_N 2$ 均易进行



苄基型 (苯甲基型) benzylic



烯丙基型 allylic

ho 原因:都属于1° R-X,有利于 S_N 2过程; 碳正离子均较稳定,有利于 S_N 1过程。



> 芳基卤和乙烯卤: 取代反应难进行



ho 原因: $p-\pi$ 共轭,使C-X键具有部分双键性质,键能增大,因而反应性差。



P g 1 0 8

苄基型和烯丙基型: X易于离去,利于 S_N 1 历程

芳基卤和乙烯卤: X不活泼, 难反应

鉴别:

苄基型, 烯丙基型和叔卤

二级和一级卤代烷

芳基卤和乙烯卤

AgNO₃/醇

立即产生沉淀

加热慢慢产生沉淀

不产生沉淀



2. 消除反应 PAGE 99

●卤代烷与NaOH或KOH的醇溶液共热,脱去一分子卤化氢生成烯烃。这种由一个分子中脱去一些小分子(如HX, H₂O)而生成不饱和烃的反应叫消除反应。

*消除反应去掉的是 β —C上的氢原子,故又叫 β —消除。



•扎依采夫规则:含多种β—H(伯、仲、叔氢)的卤代烃消除时,卤素原子主要与含H较少的β—C上的H原子结合,脱去一分子HX。



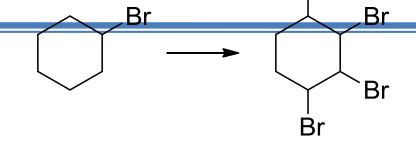
$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_2 \text{CH}_3 \\ | \\ | \\ \text{Br} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{KOH} - \text{PF} \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{C} = \text{CH} - \text{CH}_2 \text{CH}_3 \\ | \\ \text{>80\%} \end{array}$$

$$CH_2 = CH - CH = CH_2$$



● 例:由



$$Br$$
 Br_2 CCl_4 $Stress 100 CCl_4$ CCl_4

Вr



5. 消除反应的反应历程 P102

卤代烷分子中消除HX生成烯烃的反应,称为卤代烃的消除反应,也称 E 反应(\underline{E} I imination)。又因消除的是 β - H 和卤原子,故又称 β - 消除反应。

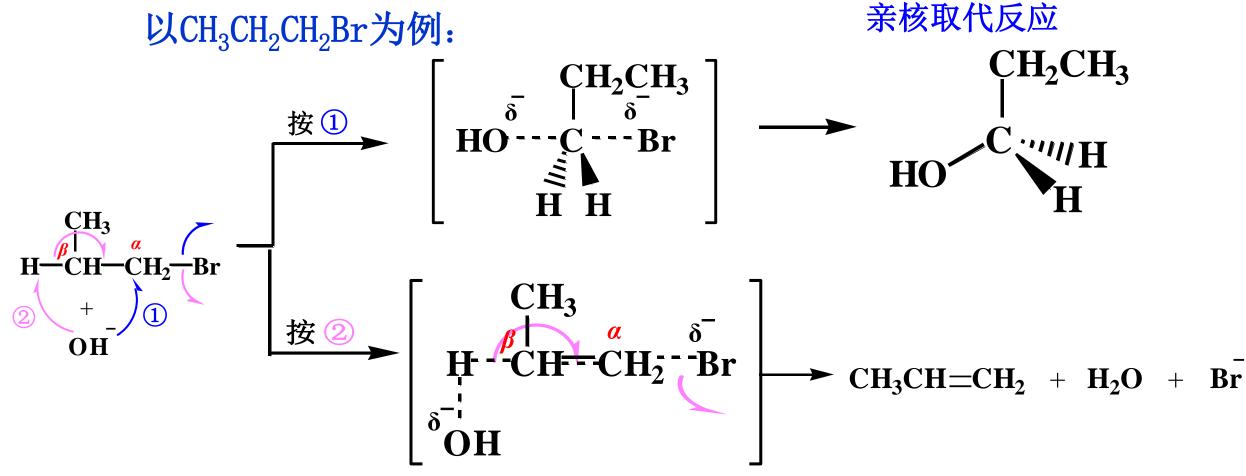
1)消除反应的反应历程

与卤代烷的亲核取代反应相似,卤代烷的消除反应

也有两种反应历程。即:双分子消除反应(E2)、单分子消除反应(E1)。



双分子消除反应(E2)



上述反应的本质差别在于:按①进行反应,碱进攻的是 α -C,发生的是亲核取代反应,按②进行反应,碱进攻的是 β -H,发生的是消除反应。



▶反应的旧键断裂和新键形成,同时进行,经历五中心过渡态

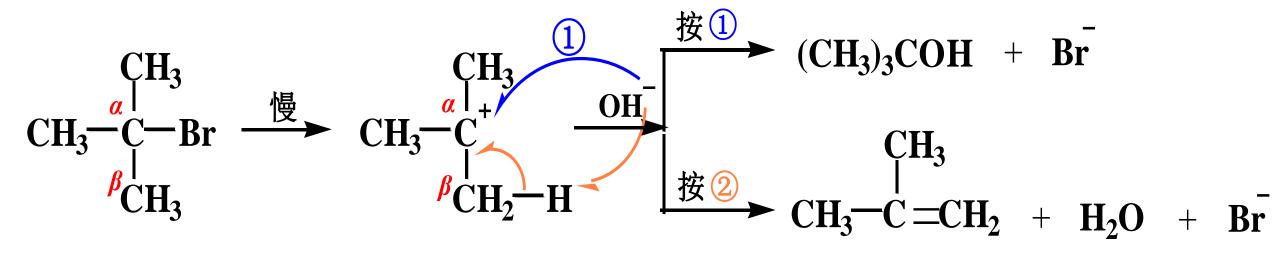
由反应历程可见,卤代烷的双分子消除反应也是一步完成的反应,反应的动力学方程为:

$$v = k[RX][碱]$$



单分子消除反应(E1)

以(CH₃)₃CBr为例:



由此可见: a. 反应也是分步进行的; b. 反应速度只与RX有关, 其动力学方程为:

总之,亲核取代反应和消除反应是相互竞争,伴随发生的。



单分子消除反应(E1)

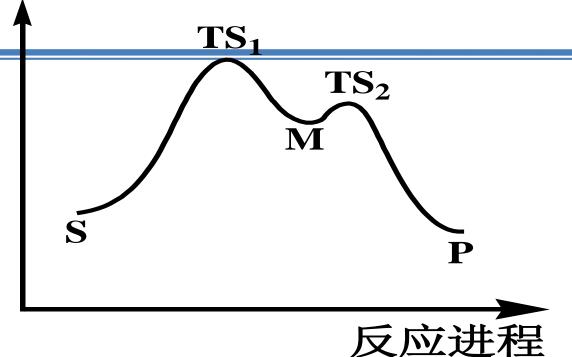
●分两步进行:

H—CH₃
$$\bigoplus$$
 \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ I & I \\ H & X \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ I & I \\ I & I \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ I & I \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ I & I \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \\ I & I \end{bmatrix}$ \bigoplus $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} H & CH_3 \\ I & I \end{bmatrix}$

$$: \mathbf{B} \xrightarrow{\mathsf{H}} \mathsf{CH}_3 \xrightarrow{\mathsf{H}} \mathsf{CH}_3 \xrightarrow{\mathsf{H}} \mathsf{CH}_3 \xrightarrow{\mathsf{H}} \mathsf{CH}_3 \xrightarrow{\mathsf{H}} \mathsf{H} = \mathsf{C} = \mathsf{C} - \mathsf{CH}_3$$



勢能



二步机理

单分子 E1

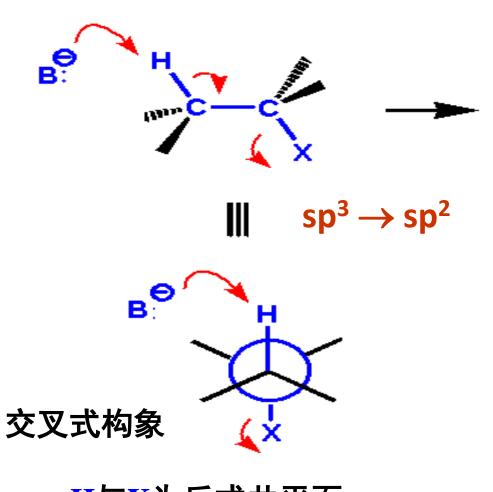
- ho 反应决速步骤只与底物有关, r = k[R-X] 一级反应
- > 经过碳正离子中间体,有重排现象



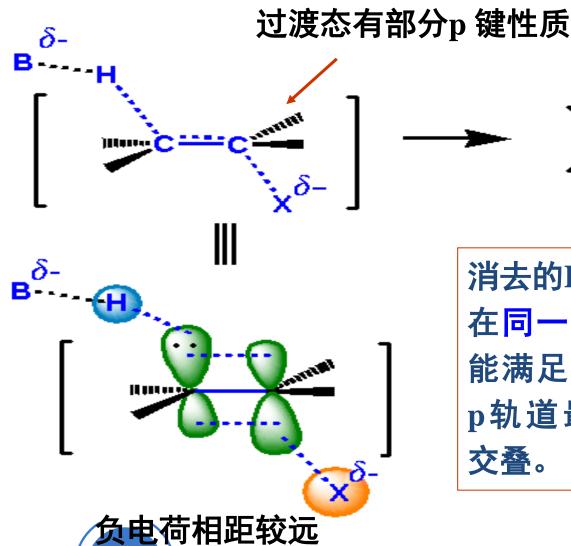
(2) 消除反应的立体化学 pg 105

■ E2 消除为反式共平面消除

E2 消除的立体化学

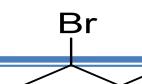


H与X为反式共平面

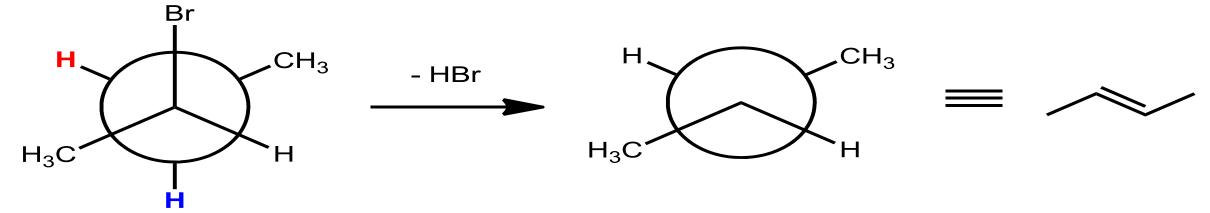


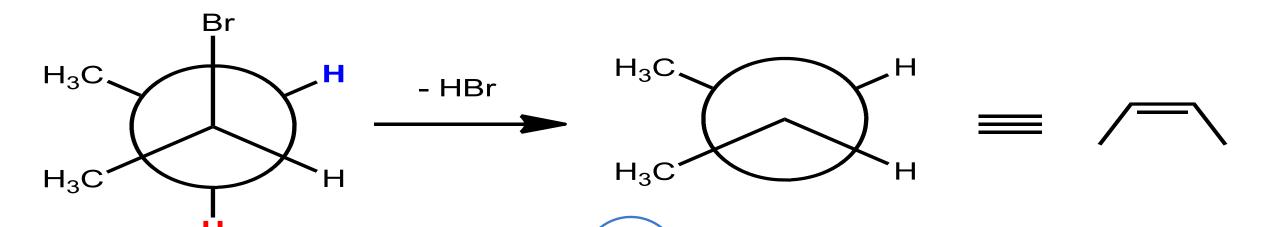
消去的H和 X 必须在同一平面上,才能满足逐渐生成的p轨道最大限度的交叠。





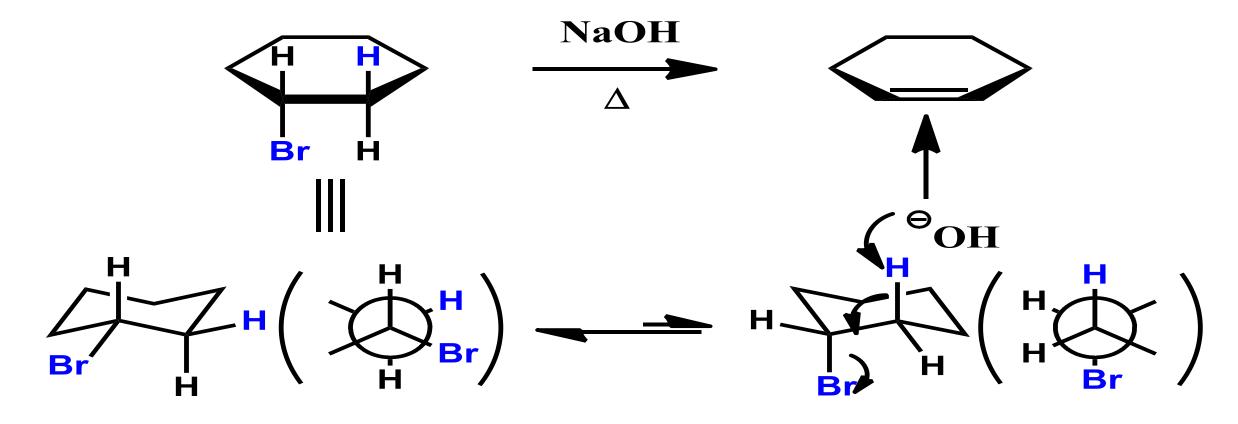
主要产物







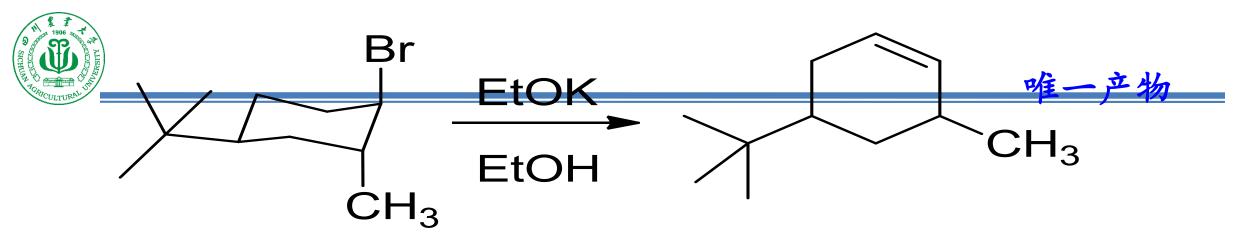
环状化合物的反式共平面消除

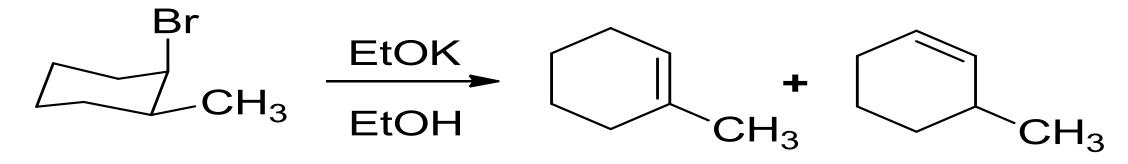


邻位交叉式

共平面才能消除

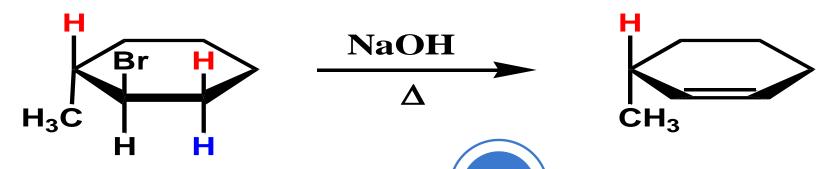
◆ 取代环己烷的消除也是反式消除并且是反式a,a 消除。





主要产物

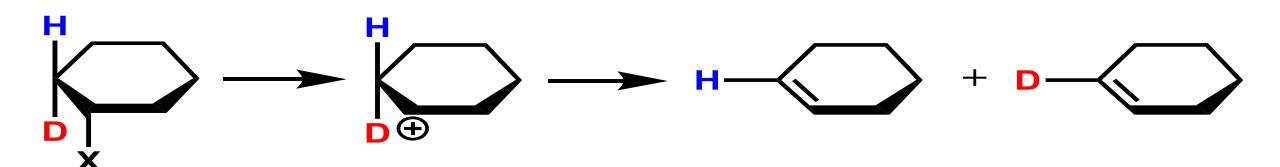
比例符合扎依采夫规律





E1 消除的立体化学

无选择性





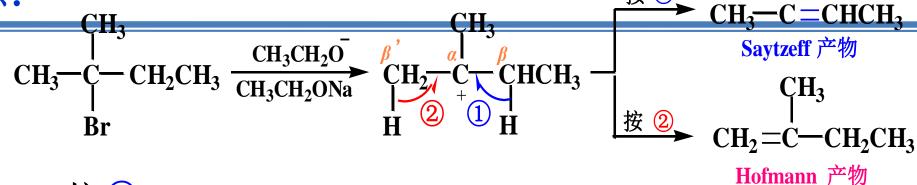
消除反应的取向

当卤代烷分子含有两个或两个以上不同的 β – H 原子可供消除时,生成的烯烃也就不止一种结构,那么,究竟优先消除哪一个 β – H 原子,这就是取向问题。

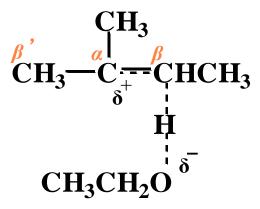
实践表明:卤代烷的 β - 消除反应,一是Saytzeff(查依采夫)取向,另一个是Hofmann(霍夫曼)取向。但在通常情况下将遵循Saytzeff规则——生成双键碳上连有取代基较多的烯烃。



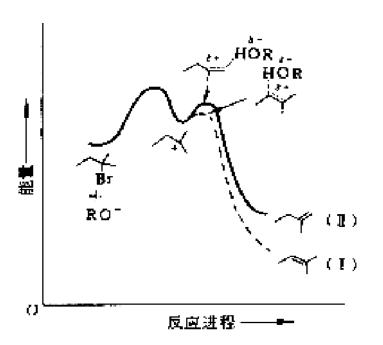
E1消除:



过渡状态: 按①



活化能较低,易于形成。



按② CH₃ CH₂ CH₂ CH₂ CH₂ CH₃ CH₂ CH₃ CH₂ CH₃ CH₂ CH₃ CH₃ CH₃ CH₂ CH₃ CH₃ CH₂ CH₃ CH₃ CH₂ CH₃ CH

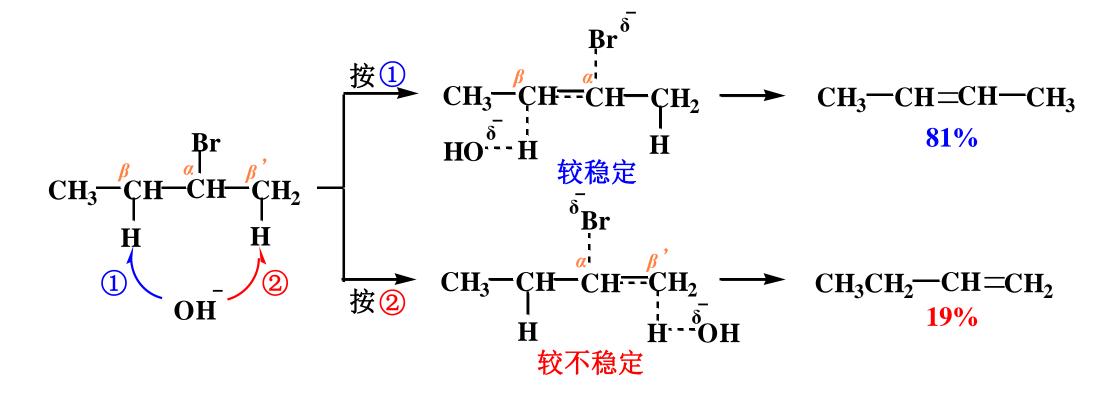
活化能较高,不易形成。

从产物的电子效应看: Saytzeff 产物有九个C—H σ 键参与的 σ - π 超共轭效应,而 Hofmann 产物只有五个C—H σ 键参与的 σ - π 超共轭效应,故以Saytzeff 产物为主。

68



E2消除:



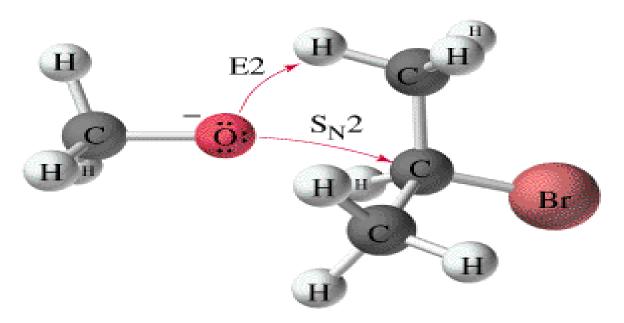
由此可见,无论是过渡态的稳定性,还是产物的稳定性,都说明主要产物应是Saytzeff产物。

IS ©	1906	E2	E1
CHUMN	九理	协同的	两步
	速率方程	r= k[R-X][碱]	r=k[R-X]
	立体化学	立体专一性	无立体专一性
		(反式共平面过渡态)	
	底物	烯烃稳定性	碳正离子稳定性
		$(3^{\circ} > 2^{\circ} > 1^{\circ})$	(苄基> 烯丙基 > 3° > 2°)
	碱	需要强碱	不重要: 通常弱碱
		(RO-, R_2N -)	(ROH, R ₂ NH)
•	离去基团	中等重要	非常重要
-	溶剂	溶剂范围广	极性质子性溶剂
-	· 사	11 公会士(C1100) 11 同日 上上	从 上面
	产物	扎依采夫(Saytzeff)规则:生成的主要产物为双键上连烃基	
		较多的稳定烯烃 70	

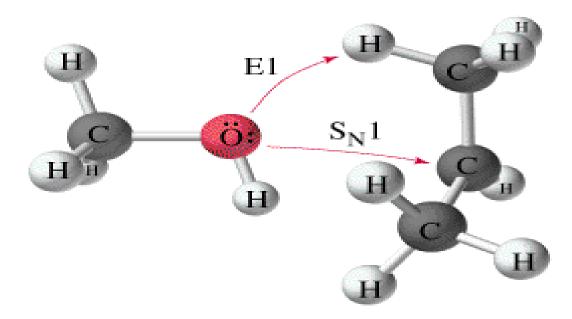


$S_N 2/E2$, $S_N 1/E1$ 的竞争

实际上, $S_N 2/S_N 1$, E1/E2之间有竞争之外, $S_N 2/E2$, $S_N 1/E1$ 之间也有竞争(因为亲核试剂往往也是强碱)。



2nd Order Conditions (strong base/nucleophile)



1st Order Conditions (weak base/nucleophile)



1、底物

▶ 1° RX (主要为双分子反应)

与较强亲核试剂如: I⁻, ⁻CN, ⁻OH, EtO⁻, NH₃等反应,以S_N2为主用强碱(NaNH₂)或大体积碱([']BuOK或[']BuONa),按E2进行。

- ▶ 2° RX
 用强亲核试剂(如I⁻, ⁻CN),以S_N2为主
 用高浓度强碱性试剂,E2为主。
- > 3° RX(烯烃稳定性) 有强碱,易消除。

总 结

S_N2/E2 S_N1/E1 RX (亲核性强、Nu浓) (亲核性弱, Nu稀) S_N2为主。若RX或Nu有空阻, 10 不能进行S_N1/E1反应 则E2占优。 S_N2/E2二者均可。碱性越强、 S_N1/E1二者均可。温度越高,E1 碱体积越大、温度越高,E2越 **2**º 越有利。 有利。 S_N1/E1二者均可。温度越高,E1 3^{0} Only E2

越有利。



卤代烯烃和卤代芳烃

实验事实:

$$R-X + AgNO_3 \xrightarrow{alc.} R-ONO_2 + AgX$$

$$-\mathbf{C} = \mathbf{C} - \mathbf{C} - \mathbf{X}$$

$$-C = C - (CH_2)_n - X$$

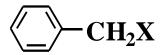
$$-C=C-X$$

烯丙型卤

孤立型

乙烯型卤

$$R_3C-X$$



△ 后生成

苄基型卤

卤苯型

室温下,立即作用

△ 后生成 ▼

△ 也不反应

生成↓

2°RX 比 1°RX快

由此可见,在卤代烯烃中卤原子与双键的相对位置不同,其反应活性差异颇大。



3. 与金属的作用

武兹反应:

$$2R-X + 2Na \longrightarrow R-R + 2NaX$$

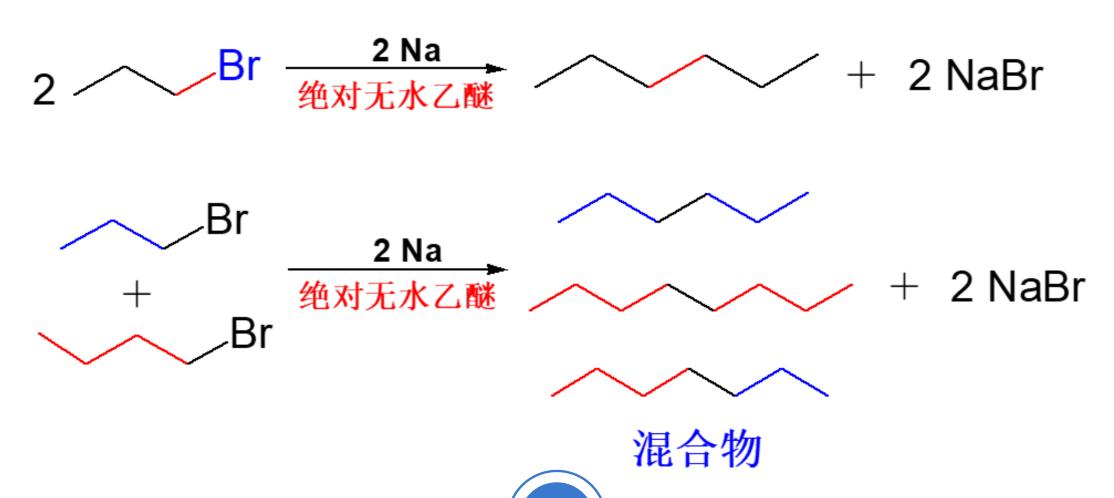
$$CH_3CH_2-X + 2Na \longrightarrow CH_3CH_2-Na +NaX$$

$$CH_3CH_2Na + CH_3CH_2X \longrightarrow CH_3CH_2-CH_2CH_3$$

*适用于相同的伯卤代烷。 (X = Br, I)



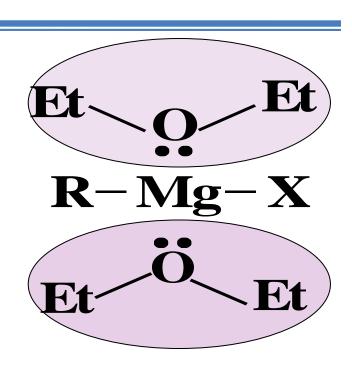
对称的烷烃: 碳原子数增长一倍





◆有机镁化合物(格氏试剂Grignard)





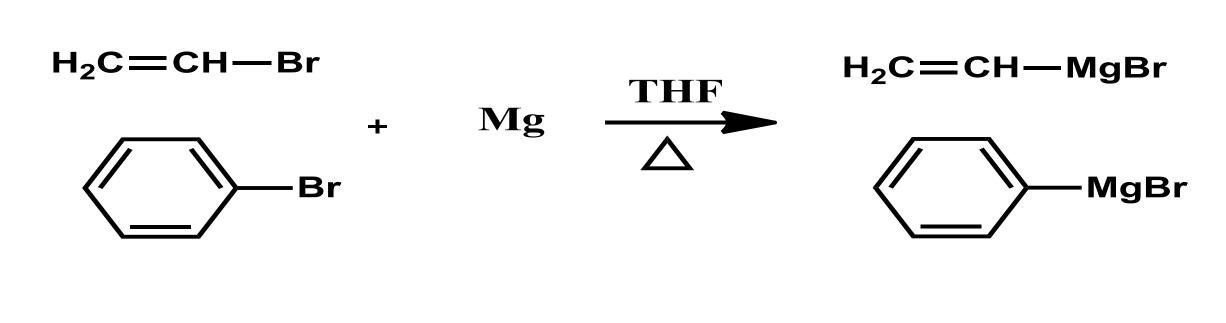
1 R 产率较好, 3°有偶联产物

反应活性:

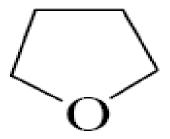
RI > RBr > RCl > RF



> 乙烯型和芳香卤代烃不活泼须提高温度



THF Tetrahydrofuran





烯丙型和苄基型较活泼要低温反应

$$H_2C=HC-CH_2-Br$$

CH₂Br

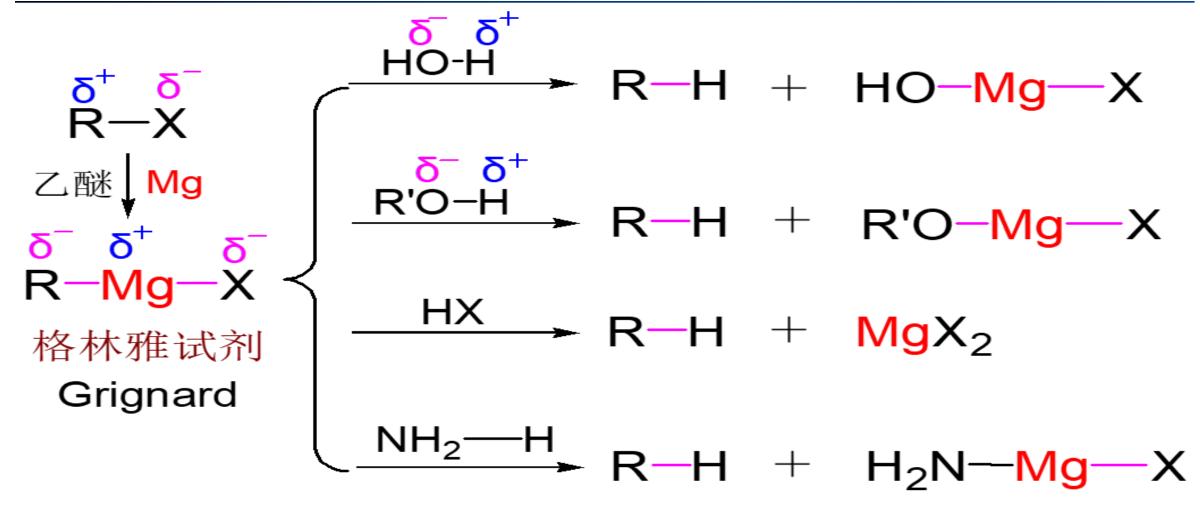
$$+ Mg \xrightarrow{\text{Et}_2O}$$

$$0 \circ C$$

H₂C == CH-CH₂-MgBr



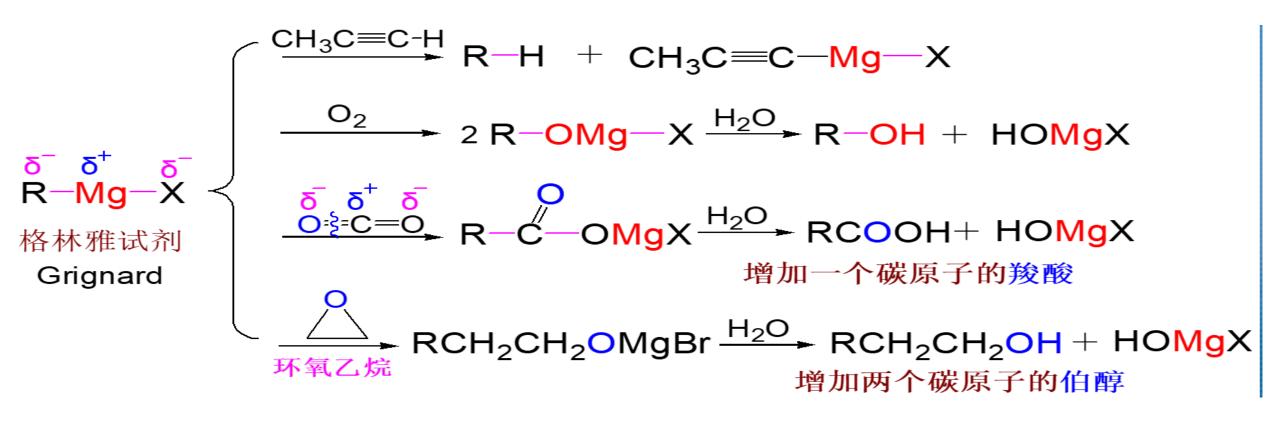
卤代烷烃与Mg的反应



在反应和制备过程中,不能含-OH,-NH2,-COOH,-SO3H



卤代烷烃与Mg的反应一格氏试剂



反应时应注意:容器干燥、隔离空气。

$$R-MgX + O_2 ---- R-OOMgX ----- R-OMgX ----- R-OHgX$$



1. 腈的水解

$$R-X + CN \longrightarrow RCN \xrightarrow{H_3O^+} RCOOH$$

$$CH_2CI$$

$$CH_3CI$$

$$CH_3CI$$

$$CH_3CI$$

$$CH_3CI$$

$$CH_3CI$$

特点: 产物比反应物卤代烷多一个碳,与RCN同。



反应注意事项:

- ★ 应用于一级RX制腈,产率很好。
- ★ 芳香卤代烷不易制成芳腈。
- ★ 如用卤代酸与NaCN反应制二元酸时,卤代酸应先制成羧酸盐。

$$ClCH_2COOH \xrightarrow{NaOH} ClCH_2COONa \xrightarrow{NaCN} NCCH_2COONa$$

$$\begin{array}{ccc}
 & & & & & & \\
 & & & & & \\
\hline
 & & & & & \\
 & & & & & \\
\hline
 & & & & & \\
 & & & & & \\
\hline
 & & & & & \\
 & & & & & \\
\hline
 & & & & & \\
 & & & & & \\
\hline
 & & & & & \\
 & & & & & \\
\hline
 & & & & & \\
 & & & & & \\
\hline
 & & & & & \\
 & & & & & \\
\hline
 & & & & & \\
 & & & & & \\
\hline
 & & & & \\
\hline
 & & & & \\
\hline
 & & & & \\
\hline
 & & & & \\
\hline
 & & & & & \\
\hline$$

芳香卤代烃不活泼,一般不与NaCN作用。因此卤代烃的腈水解法虽是一个制备羧酸的好方法,但有一定的限制,不过该法的弱点可由格氏试剂法弥补。

2. 从格氏试剂制备

$$R-X$$
 \xrightarrow{Mg} $R-MgX$ $\xrightarrow{CO_2}$ $R-COMgX$ $\xrightarrow{H_2O}$ $R-COOH$

但格氏试剂的制备也是有限制的,这时又必须采用腈水解法。

如: HO-CH₂-CH₂-Cl — HO-CH₂-CH₂-COOH



(不可采用格氏试剂法)







❖作业 P110

```
*1 (3) (4) (5)
```

***** 5

***** 7

